⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-192764

®Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成3年(1991)8月22日

H 01 L 27/146

8122-5F 8122-5F

H 01 L 27/14

A B×

審査請求 未請求 請求項の数 9 (全10頁)

⑤発明の名称 固体撮像装置

②特 願 平1-334472

②出 願 平1(1989)12月21日

⑩発 明 者 宮 武 茂 博 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビル ミノルタカメラ株式会社内

⑫発 明 者 高 田 謙 二 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ピル ミノルタカメラ株式会社内

⑫発 明 者 長 谷 川 潤 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ピル ミノルタカメラ株式会社内

①出 願 人 ミノルタカメラ株式会 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビル 社

②代理人 弁理士佐野 静夫 最終頁に続く

明日本

1. 発明の名称

固体操像装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1)入射した光度に応じた光電液を発生しうる 感光手段と、前記光電流を入力するMOSトラン ジスタと、前記MOSトランジスタを関値電圧以 下で且つサプスレッショールド電流が流れうる状 腹にパイアスするパイアス手段と、からなり、前 記MOSトランジスタはサプスレッショールド電 波特性により前記光電流を対数圧縮変換すること を特徴とする固体損像装置。
- (2) 第1MOSトランジスタのドレインとゲートを前記感光手段と接続したことを特徴とする第 1 請求項に記載の固体損像装置。
- (3) 第1MOSトランジスタのドレインとゲートおよび第2MOSトランジスタのゲートを前記 悠光手段と接続し、前記第2MOSトランジスタ のソースをコンデンサと接続したことを特徴とす る第1請求項に記載の固体損像装置。

- (4) 前記第2MOSトランジスタのドレインに パルス電圧を印加するようにしたことを特徴とす る第3 請求項に記載の固体損像装置。
- (5) 類1MOSトランジスタのドレインとゲートおよびCCDの第1のゲートを前記感光手段と接続し、該CCDの第2のゲートに直流電圧を印加するようにしたことを特徴とする第1請求項に記載の固体提像装置。
- (6) 前記CCDの入力ダイオードにパルス電圧 を印加することを特徴とする第5 請求項に記載の 固体操像装置。
- (7) 前記第1MOSトランジスタのゲートに予備充電のためのトランジスタを設けたことを特徴とする第2請求項乃至第5請求項のいずれかに記載の固体提像装置。
- (8) 前記予備充電のためのトランジスタの一部 を前記感光手段を構成するフォトダイオードの一 部と共用したことを特徴とする第7 請求項に記載 の固体提像装置。
 - (9) 上記MOSトランジスタに基板電圧を印加

特閒平3-192764 (2)

して使用することを特徴とする第 1 請求項乃至第 8 請求項のいずれかに記載の固体操像装置。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、光信号を電気信号に変換する固体提 像装置に関し、特に、その光電変換特性が圧縮特 性である非線形光電変換装置を有する固体撮像装 置に関するものである。

従来の技術

固体損像装置は、小型、軽量で低消費電力であるのみならず、画像運や焼き付きがなく、提動や 磁界などの環境条件に強い。また、LSIと共通 あるいは類似の工程で製造できることから、信頼 性が高く、量度にも通している。このため現在、 1次元固体機像装置はファクシミリなどに、2次 元固体機像装置はビデオカメラなどに幅広く用い られている。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、多くの固体操像装置は、銀塩フィルムと比較してダイナミックレンジが狭く、こ

作用

CCDをはじめとする多くの固体撮像装置のダイナミックレンジの狭さは、主としては号転送において多くの信号電行を転送できないことのといる。しかるに、本発明の構成による。せんでは一般が圧縮される。するのは光電変換部において信号である。は一般では、なり、をの後、信号転送部を経て要では、でなり、をの後、本発明の固体撮像装置では、する。このため、本発明の固体撮像装置では、する。このためになったが、本発明の固体撮像装置では、する。になるにはなる。このに対しても高精度に損像できることになる。

実 施 例

まず、本発明の具体例を説明する前に、本発明の対数圧縮変換の原理について述べる。

MOSトランジスタでは、ゲート電圧が関値電 圧以下のときサブスレッショールド電流(sub-thr eshold current) と呼ばれる微少電流が流れる。 これはゲート酸化膜直下のシリコン裏面が弱反転 のため露光量を特密に制御する必要があり、また 露光量を特密に制御しても、暗い部分が黒くつぶ れたり、明かるい部分が飽和したりすることが生 じやすいという欠点がある。

本発明はこれらの問題を解決し、ダイナミック レンジが広く、高輝度から低輝度までを高積度に 協像することのできる固体提像装置を提供するこ とを目的とする。

課題を解決するための手段

上記目的を達成するため、本発明の関体場像装置は、入射した光量に応じた光電波を発生しうる感光手段と、前記MOSトランジスタを関値電圧以下で且つサブスレッショールド電流が流れるる状態にパイアスするパイアス手段と、からなり、前記MOSトランジスタはサブスレッショールド電波特性により前記光電波を対数圧縮変換するようになっている。

そして、前記MOSトランジスタの出力はCC D等の信号転送部に供給される。

(weak inversion)状態になることに起因しており、サブスレッショールド電流は、一般にMOSトランジスタの好ましくない特性の1つと考えられて来た。本発明の固体優像装置では、このサブスレッショールド電流を逆に利用して光電変換特性を制御するようにしている。

サブスレッショールド電流は以下のようにあらわされる(参考文献: R.M.Swanson and J.D.Meindl. "Ion-implanted complementary MOS transistors in low-voltage circuits," IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. SC-7, No.2, pp. 145-153, Apr. 1972)。

すなわち、MOSトランジスタのドレイン電流 I。は、n チャネルMOSトランジスタの場合、 $V_{\iota} - V_{s} \leq V_{\tau} + n \ (k T / q)$ のとき $1_{o} = \frac{Z}{L} \mu_{n} \ Co \frac{1}{m} \ (n \frac{k T}{q})^{2} exp$ $\left(\frac{q}{n k T} \left(V_{\iota} - V_{s} - V_{\tau} - n \frac{k T}{q}\right)\right)$ $\cdot \left\{1 - exp\left\{\frac{-m q}{n k T} \left(V_{s} - V_{s}\right)\right\}\right\}$ ここで V。; ゲート電圧 V。; ドレイン電圧

V:;ソース電圧 V: 関値電圧

Ζ;トランジスタチャネル幅

し:トランジスタチャネル展

μn; 電子移動度 q;電子電荷量

k:ポルツマン定数 T:絶対温度

Co;ゲート絶縁膜容量

$$\pm t, \quad m = \frac{Co + Cd}{Co}$$

$$n = \frac{Co + Cd + Cls}{Co}$$

Cis = q Nis

であり、Cd; 空乏層容量 Nfs;表面単位密度

Nis= Oのときにはm=nであり、このとき

$$I_0 = I_{30} \exp \left(\frac{q}{n k T} (V_6 - V_3 - V_7) \right)$$

MOSトランジスタ(2a)のパックゲート (基板) にはDC電圧Vive が印加されている。なお、こ こでVョッ> Vsョ> Vsゥョ であり、フォトダイオー ド(j) には逆パイアスが、MOSトランジスタ(2 a)のソース(S) およびドレイン(D) と基板にも逆 バイアスが印加されている。

感光郎に光が入射すると光の強度に比例した光 電流」。がフォトダイオード(1) のカソードから アノードへ流れる。

一方MOSトランジスタ(2a)を流れる電流「· は、

V。=V。だから

$$\frac{kT}{q} < V_{c} - V_{11} \leq V_{7} + \frac{n kT}{q} - \cdots \oplus$$

$$I_{p} = I_{po} \exp \left(\frac{q}{n k T} \left(V_{q} - V_{ss} - V_{\tau} \right) \right)$$

となる.

定常状態では

 $I_{\bullet} = I_{\bullet}$

 $I_{no} = \frac{Z}{L} \mu_n C_0 \frac{1}{n} (n \frac{kT}{n})^2 \exp(-1) \dots 3$

②式は、
$$V_c - V_z \le V_\tau + n$$
 ($\frac{k T}{q}$) .

 $V_{\bullet} - V_{\bullet} > \frac{kT}{a}$ のときドレイン電流がゲ ート・ソース間電圧の指数函数であることを示し ている.

本発明では、以下に示すように、MOSトラン ジスタの前記級少電流特性を積極的に利用する。

以下本発明の実施例を図面を参照しつつ説明す 3.

第1図は、本発明に係る固体撮像装置内の1画 素の構成例を示したものである。

ここで、pn接合フォトダイオード(1) が感光 郎を形成し、そのアノードがnチャネルMOSト ランジスタ(2a)のドレイン(D) とゲート(G) に接 統されている。また、フォトダイオード(1) のカ ソードにはDC(直流)電圧Vョョが、MOSトラ ンジスタ(2a)のソース(5) にはDC電圧Vssが、

$$I_{P} = I_{D0} \exp \left(\frac{q}{\pi k T} (V_{0} - V_{33} - V_{7}) \right)$$

を得る。これより

$$V_{c} = V_{ss} + V_{\tau} + \frac{n k T}{q} \ell_{n} \frac{I_{\tau}}{I_{so}} \cdots \mathcal{D}$$

となり、④式が満たされていれば、光電液が対数 変換されて電圧V。となることが分る。

④式は、以下に示すように、V sua 電圧を調整 することにより満足させることができる。

②式より1。はVェの函数であり、一方Vェは 次のようにあらわされる。

ここで

Фи::ゲート電極とシリコン基板の仕事函数差 Φ1:シリコン基板フェルミレベル

٤si: シリコン比請電率

eo: 真空誘饵率

Ns;シリコン基板不純物濃度

以下実例を挙げて説明する。

ここで、次の定数を用いる。

 $N_{\pm} = 1 \times 10^{15} / cm^3$

Z/L=1

 $\mu n = 1000 \text{cm}^2 / \text{V} \cdot \text{sec}$

T = 300 K

 $C_0 = 3.5 \times 10^{-6} \, \text{F} / \text{cm}^2$

ゲート電極をアルミニウムとすれば上記基板濃度 のとき

 $\Phi_{M1} = -0.9 \text{ V}$

となる。

また、簡単のために

Cd - Cfs = 0. Nfs = 0

とすれば、

 $V_{\tau} - 0.06 \sim V_{\tau} - 0.36$

すなわち、

V s - V zus = 0 Vのとき 0.02~-0.28

 $V_{3} - V_{3} v_{3} = 5$ V のとき $0.85 \sim 0.55$ となり、 $V_{3} - V_{3} v_{3} = 0$ V のときには④式は満足しないが、 $V_{3} - V_{3} v_{3} = 5$ V とすれば④式が満足されることが分る。以上のように、 $V_{3} v_{3} = 5$ 遊切な電圧とすることによって、光電流を対数圧縮した電圧に変換することができる。

第2図は、第1図に示した実施例に積分回路を付加した固体協像装置の1画素の構成例を示したものである

ここで、pn接合フォトダイオード(1) が感光 部を形成し、このアノードが第1のnチャネルM OSトランジスク(2a)のドレインとゲートおよび 第2のnチャネルMOSトランジスタ(2b)のゲー トに接続されている。また、フォトダイオード(1) のカソードにはDC電圧Van, が第1MOS トランジスタ(2a)のソースにはDC電圧Vxx, が、 第2 MOSトランジスタ(2b)のドレインにはDC m = n = 1

となる.

このとき

 $I_{\bullet \bullet} = 1000 \times 3.5 \times 10^{-9} \times (0.026)^{\circ} \times 0.368$ = 8.70 × 10⁻⁹

一方、関値電圧は

V 5 - V 2 m 3 = 0 Vのとき

 V_{τ} (0) = -0.9 ± 0.58

 $+ \frac{\sqrt{2 \times 11.7 \times 8.85 \times 10^{-14} \times 1.6 \times}}{3.5 \times}$

10.14×1014×0.58 -0.08

V , - V ; m = 5 Vのとき

 V_{τ} (5) = 0.91

素子面照度として、以下の範囲を対象とする。

0.1 2 x ~10 L x

このときフォトグイオードの面積を 100 u e t とすれば、光電流 i , は大略以下のようになる。

10-14~10-7A

上記光電流と①式より V。 - V s s は下記範囲となる。

この実施例では、以下に示すように、光電流 1 , の積分値が対数圧縮されて、第 2 MOSトランジスタ(2b)のソースとコンデンサ(3) の接続点の電圧 V。となる。

以下の説明では、第1MOSトランジスタ(2a) と第2MOSトランジスタ(2b)の特性を同一と仮 定し、また、第2MOSトランジスタ(2b)の基板

特開平3-192764 (5)

が第 2 M O S トランジスタ(2b)のソースに接続されている場合について行う。

第1および第2MOSトランジスタ(2a)(2b)の ゲート電圧をV。とすれば⑦式より

$$I_{z} = I_{pp} \exp \left(\frac{q}{n k T} (V_{c} - V_{o} - V_{\tau}) \right)$$

を得る。

また、次の関係が成り立つ。

$$I_x = C \xrightarrow{\text{d} V_0} \cdots \cdots \oplus$$

⑨、⑩、⑪式より次式を得る。

$$C \frac{d V_o}{d t} = 1$$
, $exp \left(\frac{q}{n k T} (V_{331} - V_o) \right)$

$$\exp\left\{\frac{q}{n \ k \ T} \left(V_{n} - V_{ss}\right)\right\} d \ V_{n}$$

$$= \frac{l_{r}}{C} d \ t \qquad \qquad \bigcirc$$

よび第4図(a) 及び(b) はこのための回路および パルスタイミングを示したものである。パルスタ イミングは、CCDへの質荷入力に電荷平衡法を 用いている。

第3図ではりセットのために第3MOSトランジスク(2c)を用いているが、第4図ではトランジスタの追加を行わず、第2MOSトランジスタ(2b)のドレインにパルスを印加するようにしている。いずれの場合にも、ここでは3相駆動CCDが用いられており、Φ.,,Φ.,,Φ., のパルスによって電荷が転送される。また、V. にはDC電圧が印加され、この電極直下のチャネル電位と、V. が接続された電極直下のチャネル電位の差によって信号電荷が注入される。

以下に動作の説明を行う。

t − 0 のとき V 。 − V • 1 として②式を積分すると

$$V_{o} = V_{ss} + \frac{n k T}{q} \ell_{n} \left\{ \frac{q}{n k T C} \right\}$$

$$I_{r} d t + exp \left\{ \frac{q}{n k T} (V_{o} - V_{ss}) \right\}$$

を得る。

母式は、光電流 J ・ の積分値と V • 1 ・ V × 11 ・ で決まる一定値との和が電圧 V ・ に対数変換されることを示している。この一定値は V • 1 ・ V × 2 1 ・ が小さいほど小さくなることから、第1 M O S トランジスク(2a)のソース電圧に対して V ・ の初期値 V • 1 を低く設定すればより正確に対数変換できることになる。

以上述べた回路により得られた出力電圧は、たとえば電位平衡法(武石、香山監訳 *電荷転送デバイス* p. 43 を参照)などによってCCDに電荷入力することができる。この場合、CCDへの電荷入力後、V。電位を初期値Vo.iに設定した後、再び積分を開始することが必要となる。第3図お

た電荷が V。電極直下に蓄積される。 t = t; で Φ i が高レベルになると、この蓄積電荷が Φ i 電極 直下に転送される。以後 Φ i. Φ i が順次高レベルになることにより包号電荷は C C D シフトレジス タ内を転送されて行く。 t = t; で再び Φ i が高レベルになり、 V。 は再び電圧 V s ii に設定され、次の積分が開始される。

以上のようにして、対数圧縮された信号をCC Dへ電荷注入し、転送することができる。

第5図は、CCDへの電荷柱入に関し、第3図、 第4図と異なる実施例について示したものである。

本実施例では、第3図と第4図の実施例における第2MOSトランジスタ(2b)がCCDと統合されている。すなわち、第5図(a) に示すように、感光部のpn接合フォトダイオード(1) のカソードにはDC電圧Vooが印加され、該フォトダイオード(1) のアノードは、MOSトランジスタ(2a)のゲートとドレインおよびCCDの第1電極と接続されている。また、該MOSトランジスタ(2a)のソースにはDC電圧Vooが印加され、CCDの

特開平3-192764(6)

類2 電極にはDC電圧 V 。が印加されている。CCDの第3 電極にはΦ 。パルスが、第4 電極にはΦ 。パルスが、第4 電極にはΦ 。パルスが印加され、Φ 1 、Φ 2 。 ペルスは第6 電極以降の電極に順に印加される。一方CCDの入力ダイオード(50)にはΦ 。パルスが印加される。

これらのパルスのタイミングを第5図(b) に、 断面図に対応した各部のチャネル電位を第5図(c) に示す。以下に動作の説明を行う。

しゃしにおいての。が低レベルになると、電子が V。 電極下を通って V。 電極下に注入される。 しゃしでの。 が高レベルになると、 過剰な電子が 入力ダイオードにもどる。以上がリセット動作に 相当し、 この動作のあと積分状態に はいる。 この状態では、 V。 電極直下の電子が V。 電極直下を通って入力ダイオード(50)に放出されて行く。 これは、入力ダイオード(50)から V。 電極直下部分に 電波が流れることに相当し、 この電流値は V。 電圧と V。 電極直下部分の電圧差の指数函数となる。 すなわち、本実施例の構成では、 C C D の入力ダ

し時間を要することになる。第6回はかかる問題に描みた実施例を示したものであり、第1MOSトランジスタ(2a)のゲートにブリチャージ(予備充電)トランジスタ(2p)が付加されている。積分開始前に該ブリチャージトランジスタ(2a)をブリチャージバルス中。によって導選状態として第1MOSトランジスタ(2a)のゲート電位を高くしておくと、積分開始とともに第1MOSトランジスク(2a)は放電状態となるので、光電波に対応したゲート電圧を短時間で得ることができる。

第7図は第6図のプリチャージトランジスク(2 p)にpチャネルMOSトランジスタを用いた実施例を示したものである。同図において、(イ)は平面図、(ロ)は電気回路図。(ハ)は構造断面図である。本実施例ではpチャネルMOSトランジスクのドレインがフォトダイオードのアノードを兼ねている。すなわち、本実施例においてはP型装板(4) 上にnウェル(5) を形成し、抜nウェル(5) をフォトダイオード(1) のカソードとし、その上部に拡散形成されたP・領域(6) をアノー

イオード(50)が第4図における第2MOSトランジスタ(2b)のドレインに相当し、CCDの第2ゲート直下に審損される電子が第2MOSトランジスタ(2b)のソースおよびソースに接続されたコンデンサに蓄積される電荷に相当することになる。以上のようにして積分が行われ、ι=ι₂で積分期間が終了したあとι=ιιでΦιが高レベルになり、Vα電極直下に蓄積された電子がCCDへ転送される。

次に高速動作への対応について述べる。

第1図~第5図において、第1MOSトランジスタ(2a)のゲート部分には浮遊容量があり、高速動作のためには、この浮遊容量が積分時間に対して充分短い時間で充放電し、光電流1,の変化に追徙する必要がある。第1MOSトランジスタ(2a)はゲートとドレインが接続されているため、前記浮遊容量の放電(光電流1,が大から小への変化)はMOSトランジスタにより行われるが、充電(光電流1,が小から大への変化)は光電流1,によって行わなければならず、後者は前者に比

ドとする。更に、ロウェル(5) 上にpチャネルM OSトランジスタ(2p)を形成し、その際、前記P ・領域(6) を該ァチャネルMOSトランジスタ(2 p)のドレインとすることにより前記 P・領域(6) をフォトダイオード(1) のアノードと共用する。 尚、nウェル(5) 上のもう1つのP・領域(7) は 前記トランジスタ(2p)のソースとなっている。こ のような構成において、nウェル(5) にアルミニ ウム電極(8) からn で 領域(9) を介してDC電圧 V a a を、p チャネルMOSトランジスタ(2p)のソ ース(?) にDC電圧V,を、ゲートにはその電極 (10)にブリチャージパルスΦ, を印加する。また P基板(4) 上にはnチャネルMOSトランジスタ (2a)やCCDを形成し、第1図~第5図の回路を 形成することができる。nチャネルMOSトラン ジスタ(2a)はn・領域(13)(14)をそれぞれソース. ドレインとし、(15)をゲート電極として構成され ている。本発明に直接関係ないが、第1図におい てpチャネルMOSトランジスタ(2p)のゲート電 極(10)の上方のアルミニウム配線(11)はポリシリ

特閒平3~192764 (フ)

コンより成るゲート配線の抵抗値を小さくするために投けられている。(12)は絶縁膜である。

発明の効果

以上説明した通り、本発明によれば、光信号を 対数圧縮した電気信号に変換することができる。 また、対数圧縮は光電変換部で行われるため、信 号転送部のダイナミックレンジの影響を受けず、 高輝度から低輝度までを高精度に優像することが 可能となる。更に、本発明ではMOSトランジス タを用いるので高張積化が容易であり、またCC Dを同一チップ上に形成し、信号転送部とすることも容易であるという長所も有する。

4. 図面の簡単な説明

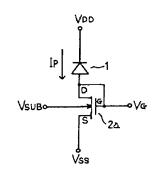
図はいずれも本発明の固体退像装置に関するものであって、第1図は信号変換部について第1の実施例を示す回路図、第2図は同じく第2の実施例の回路図である。第3図、第4図は第2図の実施例についてその出力をCCDに入力するようにした場合の構成及び動作説明図、第5図は第2図の実施例についてその出力をCCDに入力するよ

うにした場合の構成及び動作説明図である。第6 図は第2 図の実施例に更に予備充電機能を付加させた場合の回路図であり、第7 図はその具体的構成例を示す図である。

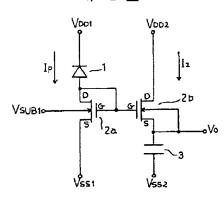
- (1) ·····p n 接合ダイオード(慰光手段).
- (2a)·····第1 M O S トランジスタ,
- (2b)····· 第 2 M O S トランジスタ,
- (2P)····· アリチャージトランジスタ。
- (50)…ССООの入力ダイオード。

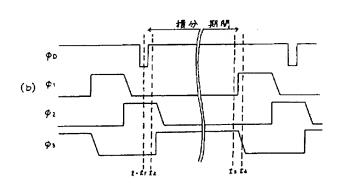
出 願 人 ミノルタカメラ株式会社

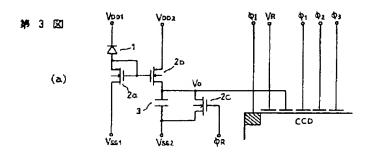
第 1 図

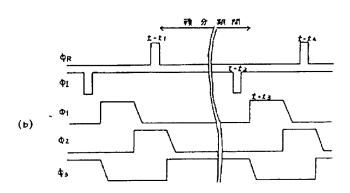


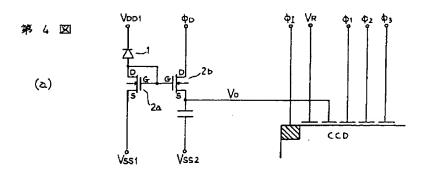
第 2 図

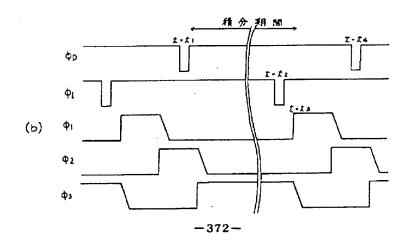




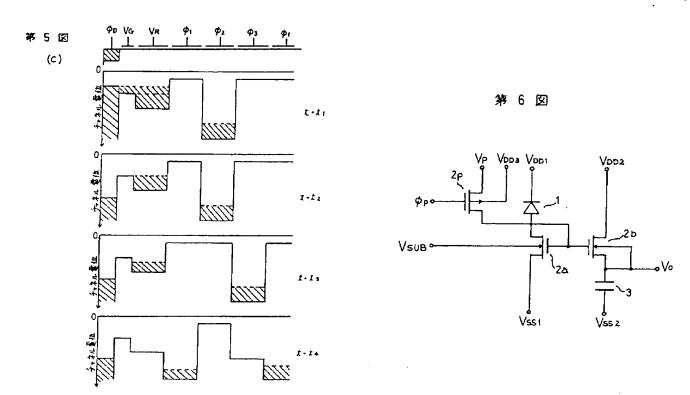


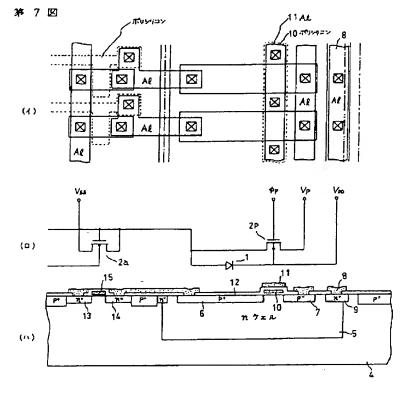






特閒平3-192764 (9)





特開平3-192764 (10)

第1頁の続き

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

H 01 L 27/148 H 04 N 5/335

E

8838-5C

⑩発明者 難波

靖 弘

大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビル

ミノルタカメラ株式会社内

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成10年(1998)10月9日

【公開番号】特開平3-192764 【公開日】平成3年(1991)8月22日 【年通号数】公開特許公報3-1928 【出願番号】特願平1-334472 【国際特許分類第6版】

H01L 27/146 H04N 5/335

(FI)

H01L 27/14 A H04N 5/335 E

手统補正督

平成8年12月19日

特許庁長官 股

- 事件の表示
 平成1年特許职第334472号
- 2. 発明の名称 四体操像装置
- 3. 補正をする官

等件との関係 出額人 住野 大阪的大阪市中央区安上町二丁目3番13号 大阪国際ビル 名称 (607) ミノルタ株式会社 「平成6年7月20日名約変更済(一話)」 代表者 会谷 率

4. 補正命令の日付 自発補正

- 5. 補正の対象
 - (1) 明料者の「発明の名称」の欄
 - (2) 明細曲の「特許請求の範囲」の欄
 - (3) 明和書の「免明の詳和な説明」の相





6. 補正の内容

- (1) 発明の名称を「固体操像装置」から「光電変接装置」に補正する。
- (2)特許請求の簡四を別紙の近りに補正する。
- (3) 明細書の第3頁第6行の「圧縮」を「対数変換」に補正する。
- (4) 明朝書の第4頁第10行から第5頁第13行の「上記目的を遊成するため、一撮像できることになる。」を以下の通りに制度する。
- 「 上記目的を選成するため、本意制の光電変換装置は、入射光強度に応じた 光電域を発生する光電域発生製能と、光電域発生製置にゲートとドレインとか 接続された第1のMOSトランジスタと、第1のMOSトランジスタを試破電 住以下でサプスレッショールド電流が近れる状態にパイアスするパイアス手段 と、を解え、第1のMOSトランジスタはサプスレッショールド電流特性によ り光電波を対数変換するようになっている。

<u>作</u> 用

CCDをはじめとする多くの固体機像質疑のダイナミックレンジの収さは、主として信号電荷販送部において多くの信号電荷を転送できないことに起因している。しかるに、本発明の構成によると、光電流発生委員で発生された入射 光流度に応じた光電流に対して対数変換が行われるので、少量の信号電荷だけを信号電荷振送部に匝送すればいいことになる。

このため、本発明の光電交換を置では、信号転送部のダイナミックレンジの 影響を受けず、高剛度から低輝度まで全高層度に提録できることになる。」

- (5) 明初書の第23 眞第4 行から尚貴第12 行の「 以上説明した通り、… 長斯も有する。」を以下の通りに補正する。
- 「 以上説明した通り、木発明によれば、電流発生養質で発生された入射光強 度に応じた光電流に対して対数変換を行うことができる。また、対数変換はM OSトランジスタで行われるので、信号転送部のダイナミックレンジの影響を

受けず、高所度からてい所度までを高質度に提催することが可能となる。更に、 MOSトランジスタを用いているので、高葉板化が容易であり、また、CCD を同一チップ上に形成し信号転送部とすることも容易であるという反所も有する。」

以上

物组平1-334472号 手統新正書 別紙

補正特許請求の範囲

(1) 入射光強度に応じた光電流を発生する光電流発生装置と、

光電流発主殺費にゲートとドレインとが接続された第1のMOSトランジスタと。

第1のMOSトランジスタを制度電圧以下でサブスレッショールド電流が流れる状態にパイアスするパイアス手段と、

を備え、第1のMOSトランジスタはサブスレッショールド電流特性により 光電流を対数変換することを特徴とする光電変換装置。

(2) ざらに、煎1のMOSトランジスタのゲートと接続されたゲートを有する第2のMOSトランジスタと、

第2MOSトランジスタのソースに接続されたコンデンサと、

を創え、光常派先生望置で発生される光電流の対数に比例した電圧を第2M OSトランジスタのソースとコンデンサ間に得ることを特徴とする請求項1に 記載の光確変換発電。

(3) さらに、第1のMOSトランジスタのゲートと検索された第1のゲート を有するCCDと、

CCDの第2のゲートと接続された直流電圧印可手段と、

を搬え、光路流発生製量で発生される光電流の対数に比例した電荷がCCD の第2グート 画下に管理されることを特徴とする研求項1に記載の光電変換装

以上